This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-037848

(43) Date of publication of application: 02.03.1982

(51)Int.CI.

H01L 21/68 H01L 21/18

(21)Application number : **55-113715**

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22) Date of filing:

19.08.1980 (7)

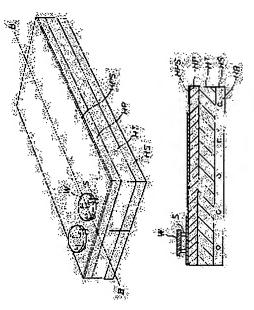
(72)Inventor: KAWATE KEIICHI

(54) HEATING APPARATUS FOR WAFER

(57) Abstract:

PURPOSE: To heat the wafer with radiant heat, and to improve the uniformity and reproducibility of a temperature by mounting a heat radiation section, heat radiation efficiency thereof is increased, onto a heat generating section through a heat-transfer section and supporting the wafer while forming a clearance between the wafer and the surface of the heat radiation section by a spacer.

CONSTITUTION: The heat-transfer section HT is shaped on the heat generating section HS into which heater blocks HB are buried, and the wafer mounting section HP, which is coated with carbon, etc. and the heat radiation of the surface section HPS thereof is improved, is formed on the heat-transfer section HT. The cylindrical spacers S consisting of a material having low thermal conductivity such as a nichrome wire are fitted onto the HPS in order to form the clearance between the wafer and the HPS, and arranged so as to support the wafer W by several minute contact areas. Accordingly, the wafer can be heated without extremely damaging thermal efficiency, and the generation of the unevenness of the temperature due to the deformation and repeated use of the wafer can be prevented.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]



90日本国特許庁(JP:

印特許出頭公告

特 許 公 **報 (BD)** ഥ

昭57-37848

ه [nt.Cl.3] G 02 B 21/00 21/24 21/36 識別記号

厅内整理番号 7370 - 2H7370-2H

7370 - 2H

@@公告 昭和57年(1982) 8月12日

発明の数 1

(全6頁)

1.

回倒立型光学題微鏡

②特 顧 昭52-109780

四出 願 昭52(1977)9月12日

63公 開 昭53-35558

④昭53(1978)4月3日

優先権主張 図1976年9月11日図西ドイツ(D E) 30 P 2640974.5

700 発明 者 マンフレート・マイヤー

> アン・デル・プレンツ・アルプレ ヒト・デユーラー・シユトラーセ

ヴイリイ・カイデル 勿発 明 岩 ン・ヘッケンローゼンヴエーク5

73発 眀 フリートリツヒ・カール・メルリ 者

> ドイツ連邦共和国アーレン・フリ ーダーシュトラーセ7ペー

者 クラウス・ヴエーバー ②発 明

> ドイツ連邦共和国ケーニツヒスプ ロン・パウムガルデンヴエーク22

顋 人 カール・ツアイス・スチフツング 勿出 ドイツ連邦共和国ハイデンハイム・25 に記載の光学顕敬鏡。

アン・デル・プレンツ(番地なし)

印復代 理人 弁理士 矢野敏雄

の特許請求の範囲

光線案内及び光線制御のための統合的光学要 30 鏡。 素を含む U字状密閉ケーシングを有し、光源及び 観察管8を取り付けるために形成された前記ケー シングの脚1,2がこれらの脚上に固定されたプ レバラートステージ&を介して相互に結合されて おりかつ前記ケーシングの間隙3内に焦点合わせ 35 9 プレパラートステージ6が全部で3つの点で のための可動対物レンズサポート4が配置されて いることを特徴とする倒立型光学顕微鏡。

2 第1のケーシング脚1が少なくとも一側面に 垂直照明用光線のための取り付け部を有しかつ前 記ケーシング脚1と対物レンズナポート4との間 に明視野嶽りを含む管10が設けられている特許 5 請求の範囲第1項記載の光線顕微鏡。

2

- 3 第1のケーシング脚1の上側に透過照明のた めの光源18が載置されかつこの光源が後方の安 定位置に跳開可能である特許請求の範囲第1項記 献の光学顕微鏡。
- ドイン連邦共和国ハイデンハイム・10 4 第2のナーシング脚2が小映像カメラ26用 取り付け管25を備えており、ケーシングが撮影 位置では光路を観察と像撮影とに分ける外部操作 可能の半透過性ミラー17を含む特許請求の範囲 第1~3項のいずれかに記載の光学顕微鏡。
- トイツ連邦共和国オーベルコツへ 15 5 第2のケーシング脚2内に大映像カメラ23 が組込まれていて、このカメラの映像が観察者の - 方を向いた前記ケーシング脚2の面22上で観察 できる特許請求の範囲第1~3項のいずれかに記 献の光学顕微鏡。
 - 20 6 第2 双ケーシング脚 2 が大映像カメラ 2 3 及 び同時に小映像カメラ26用の取り付け管25を 含みかつこれらの両カメラ間の切り換えのために 外部操作可能のミラー29がケーシング内に配置 されている特許請求の範囲第4~5項のいずれか

7 第2のケーシング脚2が交換可能の側面かぶ せ被35を備えていて、この板上に特殊目的のた めに必要な光学要素が取り付けられている特許請 求の範囲第1~6項のいずれかに記職の光学顕微

- 8 ケーシングが観察管8に到遠する光路の中間 像15位置に画線図を容れるための開口部を含む スライダ37を有する特許請求の範囲第1~7項 のいずれかに記載の光学顕微鏡。
- 両ケーシング即1,2上に載置されていて、止め 装置によって固定されている特許請求の範囲第1

項記載の光学顕微镜。

10 プレバラートステージ6が大体において円筒 状の3個のピン38,39,40を有し、これら のピンが両ケーシング脚1,2の上側の相応する よつて前記脚内に保持されている特許請求の範囲 第9項記載の光学顕微鏡。

発明の詳細な説明

本発明は倒立型光学顕微鏡に関する。

部上に在る物体を下から観察するために用いられ、 主として金相学、化学及び生物学で使用される。

倒立顕微鏡を、プレパラートステージがスタン ドの片面に取付けられていて、焦点合わせのた・ めに動かされるように設計することは公知である。15 ージによつて固定的に相互に結合されていること プレパラートステージにはしばしば重い物体も載 置され、精検のためにこの物体を動かさわばなら ないので、前記構造の場合にはプレバラートと対 物レンズとの間の振動のために妨害的な不鮮明像 が生じる。また、プレパラートステージがスタン 20 めの光源又は透過照明のための光源の保持のため ドの片面に固定されていて、対物レンズが焦点合 わせのために動かされる方式の倒立顕微鏡の場合 にも前記のような欠点は、若干減少しているにし ても生じる。

も公知であり、この場合には構成要素がそのケー シング部分と一緒に顕微鏡の支持物体を形成しか つ対物レンズの軸に関して対称的である。倒立題 微鏡として形成する場合極めて安定な構造が得ら 自由に見えない。このようなプレバラートが自由 に見えることは日常試験にとつて重要である。こ の型の顕微鏡の他の欠点は、それが万能的に使用 されうるので比較的コスト高である点である。

更に、最後に挙げた顕微鏡を除くすべての公知 35 倒立光学顕微鏡にとつて共通の欠点は、付属装置、 特に小映像写真のための付属装置を取付ける場合 にその構造が次第に不安定になることである。

ところで本発明の課題は、極めて安定で操作し 易い構造を有し、僅かな取り付け可能付属裝置の 40 なしに迅速かつ簡単に種々の使用目的に適合させ みで顕微鏡に起こるすべての問題の解決を可能に しかつ操作位置の観察者にプレバラートを自由に 見ることを許す倒立型光学顕微微を創作すること である。

新規倒立型光学顕微鏡は、光線案内及び光線制 御のための統合光学要素を含むU字状密閉ケーシ ングを有し、光源及び観察管を取り付けるために 形成された前記ケーシングの両脚がこれらの脚上 間隙に嵌込まれていて、唯一つの止めねじ41に 5 に固定されたプレバラートステージを介して相互 に結合されておりかつ前記ケーシングの間隙内に 焦点合わせのための可動対物レンズサポートが配 置されている点で受れている。

このU字状ケーシングは、安定な基本体、すな この種の顕微鏡はプレバラートステージの開口 10 わち直方体から出発し、この直方体の中央に久落 部を設けて、この欠落部内に配置された対物レン ズサポートを自由にかつ支障なく動かしうるよう にすることによって生しる。直方体の安定性は実 際には、2つのケーシング脚がプレバラートステ によつて再現される。従つてこのステージ上に在 るプレパラートは、プレパラートと対物レンズと の間の振動なしに動かすことができる。

> 一方のケーシング脚は、この脚が垂直照明のた に役立つように形成されている。光源は常にケー シングの外部に在るので、光源の熱発生による障。 害は惹起されない。

他方のケーシング脚は、この脚が転向系、結像 更にユニット方式により構成された万能顕微鏡 25 系、絞り及び観察用接続部を含み、また他の装備 段階では記録及び測定用接続部も含むように形成 されている。この脚の上部には観察管が取り付け られているので、観察者はプレパラートを常に自 由に見ることができる。特別な装備段階ではこの れるが、観察者には操作位置でもプレバラートが 30 ケーシング脚内に大映像カメラが組込まれていて、 カメラの像は観察者の方を向いたケーシング面上 で観察できる。更にその交換性及び操作のために 外部に取り付けることのできる小映像カメラのた めに用いる取り付け管も設けられている。

> 上記ケーシング脚は好ましくは、交換可能の側。 面かぶせ板を包含し、この板上に特殊目的に必要 な光学要素が取り付けられているように形成され ている。従つてこのかぶせ板を交換することによつて 新規顕微鏡をケーシングの安定性には何等の変化 ることができる。

新規顕微鏡の安定のためには、プレバラートス テーンが全部で3つの点で、つまり静力学的に規 定されてケーシング脚上に載置固定されているこ

とが役立つている。

次に図面により本発明を詳述する。

第1図が示すように、新規顕微鏡は1及び2で 表わした脚を有するU字状ケーシングを有する。 前記脚によつて取り囲まれた間隙3には、対物レ 5 くなりすぎるのが避けられる。 ンズリボルバ4として形成されかつ焦点合わせの ためにハンドル5によつて上下に動かされる対物 レンズサポートが配置されている。2つのケーシ ング脚1及び2は被換プレバラート7の蔵置され るプレバラートステージ6によつて固定的に相互 10 よつて高さの調節が可能である。サポート19の に結合されている。

ケーシング脚2の上側には、ここでは双眼管と して図示された観察管8が配置されている。ケー シングの高さは、観察管8が楽な眼の高さに在る 見ることは常に自由であつて、観察者は支障なく プレパラートに関する必要なすべての操作をする ことができる。このような操作は、プレパラート ステージを動かさないので焦点合わせによつて左 右されない。

U字状ケーシングは光線案内及び光線制御のた めの光学要素を包含しているが、これを第2図に より説明する。この図面ではケーシング脚1の後 部開口部に顕微鏡ランプ9が付属されている。こ れによつてこのランプはケーシングに固定的に結 25 脚 2内に組込まれていてサイズ 9 × 1 2 cmで像を 合されているが、熱的には十分絶縁されている。 脚1と対物レンズサポート4との間には、明視野 絞りを含む質10が配置されている。この絞りの 操作にはレバー11が用いられる。ランプ9より 発する光は管10を通つて半透過性ミラー12*に 30* 衝突する。ここから光は操作位置に在る対物レン ズを通つてプレパラート了の下側に案内される。 プレバラートによつて反射された光は対物レンズ、 ミラー12を通りかつミラー13によつて転向さ れる。中間像が15に生じる。この中間像は1: 35 る半透過性ミラー17によつて分けられる。次に 1結像系(図示してない)を介してミラー14に より観察管8内の接眼像面に移される。

点線で表わした転向要素ならびに結像手段(図 示してない)はケーシング内に組込まれている。 これによつて前記転向要素ならびに結像手段は、 40 これらの光学要素の位置の安定性をも保証する安 定性を具備するケーシング自体の中に保護されて

則

燛

れ

て

15

<u>₩</u>

ス

:規

, こ

ケーシング脚1は板16によつて閉鎖されたも

5 1 個の側面開口部を有する。顕微鏡ランプをケ ーラーの垂直照明で使用する場合には、このラン プは有利に脚上の前記測面開口部に接続される。 これによつてこの長目のランプにより顕微鏡が低

第3図に図示した実施例の場合にはケーシング 脚1の上側に、プレバラート7を透過照明するた めのランプ18が配置されている。このランプは サポート19に取り付けられていて、ノブ20に 取り付けは、サポート及びランプを点線で表わし た位置に跳開することのできるヒンジ(図示して ない)によつて行なわれる。この跳開の際には重 心がヒンジを超えて移動するので、得られた位置 ように選定されている。観察者がプレパラートを 15 は安定である。ランプ18の跳開位置ではプレパ ラート7は自由に動き得るので、観察者は支障な く必要な操作を行なうことができる。

> 第4図で図示した実施例は、前記のようなケー シング脚1の側面に垂直照明用ランプが取り付け 20 られている点で第3図の実施例とは異なる。該ラ ンプから発する光はミラー21、管10及び部分 ミラー12を介して作業位置にある接眼レンズに

第3及び4図で図示した顕微鏡は、ケーシング 記録することのできる大映像カメラを備えている。 このカメラによつて得られる像は、ケーシング脚 2の観察者の方を向いた面22上に映され、そこ に装着されたすりガラスによつて観察されうる。

更に交換可能の小映像カメラ26用の取り付け 管25が設けられている。撮影位置ではプレバラ ート7より来る光は、第2図では眼で観察するた めにのみ用いられる完全ミラー13の代りに光路 の同一場所でトルク棒27によつて挿入されてい 光はミラー28を介して小映像カメラ26に達す る(第3図)か又はハンドル30の操作によつて ミラー29が、光をもう一つのミラー31を介し て大映像カメラに導く光路中にもたらされる。

第3及び4図を描くにあたつては大要がつかめ るように光学結僚系は省略してある。

第 3 図から判るように、ケーシング脚 2 は、図 面でも見えるねじにより容易に交換可能に取り付 けられている側面かぶせ板35を有する。この板

には該顕敬範を特殊的に使用するために必要な光 学要素が固定的に取り付けられている。すなわち 例えばシネカメラ34を接続するには第3図のか Sせ板35を交換する。新しいかSせ板は、第5 図によれば質33を介してカメラ34を側面で接 5 続することのできる側面開口部及び相応する転向 要素を有する。カメラ34自体は顕微鏡と並んで 支持台上に配置されていて、側面に付属された光 源32によつて照明されたプレパラート36の像 を撮影する。

新規顕微鏡では、観察管 8 に通ずる光路の中間 像15の個所にスライダ37を設けることができ る。このスライタは、例えば接眼ミクロメータと して形成されているか又は写真撮影の外側限界を 指示する画線図を光路に入れることを許す。これ 15 定するユニットを示す断面図である。 らの画線図は一緒には撮影されない。

プレパラートステージ6は、第5図から判るよ うに3つの点でケーシング脚上に截置されている。 該ステージには大体において円筒状の3個のピン 38,39,40が結合されていて、これらのピ 20 ミラー、22……観察者の方を向いた面、23… ンはケーシングの相応する間隙に嵌込まれている。 第6図が示すようにピン38及びケーシング脚1 の間隙はそれぞれ斜面を有する。一方の止めねじ 41を操作することによつて矢42の方向に力が

働き、この力によつて斜面が相接し、それによつ てプレパラートステージ6が固定される。

新規倒立光学題微鏡は、上記実施例の示すよう に顕微鏡法のあらゆる問題解決のために使用する ことができるので、該顕微鏡は倒立顕微鏡の普通 の使用に対する偏見を除くのに確実に役立つであ ろう。

図面の簡単な説明

第1図は本発明による光学顕微鏡の一つの実施 10 例を示す斜視図、第2図は他の実施例を示す側面 図、第3図は透過照明を用いる実施例の側面図、 第4図は垂直照明を用いる実施例の側面図、第5 図はシネカメラの装着された実施例を示す上から 見た平面図、第6図はプレバラートステージを固

1,2……ケーシング脚、3……ケーシングの 間隙、4……対物レンズサポート、6……プレバ ラートステージ、9,18,32……ランプ、 10……管、15……中間像、17……半透過性 …大映像カメラ、25……取り付け管、26…… 小映像カメラ、29……ミラー、37……スライ ダ、38,39,40……ピン、41……止めね

